PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-067298

(43)Date of publication of application: 11.03.1997

(51)Int.Cl.

CO7C 51/245
B01J 23/652
B01J 23/656
B01J 23/85
B01J 27/199
CO7C 53/08
// CO7B 61/00

(21)Application number: 07-220683

29.08.1995

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

(72)Inventor: SANO KENICHI

SUZUKI TOSHIRO AZUMA TORAKICHI

WAKABAYASHI SHOICHIRO

MAKI KENICHIRO

(54) PRODUCTION OF ACETIC ACID

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PROBLEM TO BE SOLVED: To extremely suppress the generation of carbon dioxide as a byproduct and to prolong the life of a catalyst in a method for synthesizing acetic acid from ethylene by a vapor-phase catalytic reaction at one stage in high space time yield. SOLUTION: Ethylene is reacted with oxygen in the presence of a catalyst containing (a) metal palladium, (b) at least one compound selected from heteropoly-acids and their salts, (c) at least one element selected from the group consisting of elements of the group 6, the group 7, the group 8, the group 9, the group 10 and the group 12 of the periodic table and/or (d) at least one element selected from the group consisting of elements of the group 11, the group 14, the group 15 and the group 16 to produce acetic acid.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-67298

(43)公開日 平成9年(1997)3月11日

技術表示箇所		I		庁内整理番号	識別記号		(51) Int.Cl. ⁶		
	51/245	7 C	(245	C07C 5		
Z	23/85	1 J 2	F			352	В01Ј 2		
Z	27/199	2				356	2		
	53/08	7C 5	(9450-4H		35	2		
300	61/00	7B 6	(199	2		
OL (全 9 頁) 最終頁に続く	で項の数 6	請求以	未請	審査請求					
)4	√ 0000020	出願人			持願平7-220683	,	(21)出願番号		
株式会社	昭和電コ								
区芝大門1丁目13番9号	東京都湘			平成7年(1995) 8月29日			(22)出顧日		
<u>i</u> —	皆 佐野 侯	発明者	1						
分市大字中の洲2番地 昭和電工	大分県ナ								
大分研究所内	株式会社								
愈	皆 鈴木 俊	発明者	(
分市大字中の洲2番地 昭和電工	大分果力								
大分研究所内	株式会社								
i	野東 寅吉	発明者	(
:分市大字中の洲2番地 昭和電工	大分県ナ								
大分研究所内	株式会社								
矢口 平	人 弁理士	代理人	(
最終頁に続く	•								

(54) 【発明の名称】 酢酸の製造方法

(57)【要約】

【課題】 酢酸をエチレンより気相接触反応により一段 で合成する方法において、空時収率が高く、二酸化炭素 の副生を著しく抑え、触媒寿命の長い方法を得る。

【解決手段】 (a)金属パラジウム、(b) ヘテロポリ酸及びそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合物、(c) 周期律表の6族元素,7族元素,8族元素,9族元素,10族元素及び12族元素よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素及び/又は(d) 周期律表の11族元素,14族金属元素,15族金属元素及び16族金属元素よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素を含有する触媒の存在下に、エチレンと酸素とを反応させて、酢酸を製造する方法。

【特許請求の範囲】

(a) 金属パラジウム、(b) ヘテロポ 【請求項1】 り酸及びそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合 物及び(c) 周期律表の6族元素,7族元素,8族元 素, 9族元素, 10族元素及び12族元素よりなる群か ら選ばれた少なくとも1種の元素を含有する触媒の存在 下に、エチレンと酸素とを反応させる酢酸の製造方法。

(a)金属パラジウム、(b)ヘテロポ 【請求項2】 リ酸及びそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合 物及び(c) 周期律表の6族元素,7族元素,8族元 素, 9族元素, 10族元素及び12族元素よりなる群か ら選ばれた少なくとも1種の元素が担体上に保持されて いる触媒である請求項1記載の製造方法。

【請求項3】 水の存在下に、エチレンと酸素とを気相 で反応させる請求項1記載の製造方法。

【請求項4】 (a) 金属パラジウム、(b) ヘテロポ リ酸及びそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合 物、(c) 周期律表の6族元素,7族元素,8族元素, 9族元素、10族元素及び12族元素よりなる群から選 ばれた少なくとも1種の元素及び(d) 周期律表の11 族元素, 14族金属元素, 15族金属元素及び16族金 属元素よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素を 含有する触媒の存在下に、エチレンと酸素とを反応させ る酢酸の製造方法。

【請求項5】 (a) 金属パラジウム、(b)ヘテロポ リ酸及びそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合 物、(c) 周期律表の6族元素,7族元素,8族元素, 9族元素、10族元素及び12族元素よりなる群から選 ばれた少なくとも1種の元素及び(d) 周期律表の11 族元素、14族金属元素、15族金属元素及び16族金 属元素よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素が 担体上に保持されている触媒である請求項4記載の製造 方法。

【請求項6】 水の存在下に、エチレンと酸素とを気相 で反応させる請求項4記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エチレンと酸素と から一段接触反応により酢酸を製造する方法に関する。 [0002]

【従来の技術】従来、酢酸の製造法としてはアセトアル デヒドの酸化法、メタノールと一酸化炭素を反応させる 方法、低級パラフィンを酸化する方法などが実用化され ている。アセトアルデヒドの酸化法は、エチレンよりア セトアルデヒドを経て酢酸を製造する二段酸化法である が、エチレン酸化に寄与するパラジウムイオンは生成ア セトアルデヒドを酸化できないため、各段階での触媒が 異なることよりこの方法での酢酸の直接合成は困難であ る。メタノールのカルボニル化法は、触媒としてのロジ ウムが極めて高価な問題があり、又低級炭化水素の酸化 50 法である。

法は一段で酢酸を合成しているが、反応条件が比較的厳 しいため副生成物が多く、反応選択性、収率の向上が問 題となっている。

【0003】一方エチレンから酢酸を一段酸化法で製造 する方法は、工業的製造工程上と経済的に種々の有利な 点を有しているために、多くの提案がなされている。例 えば、パラジウムーコバルト、鉄などの金属イオン対の 酸化還元系触媒を用いた液相一段酸化法(フランス特許 第1448361号)、更にはパラジウムーリン酸又は 10 硫黄含有変性剤からなる触媒(特開昭47-1322 1、特開昭51-29425)、ある種のヘテロポリ酸 のパラジウム塩からなる触媒(特開昭54-5748 8)、3群系酸素化合物からなる触媒(特公昭46-6 763)、パラジウムーヘテロポリ酸又はそれらの塩か らなる触媒(特開平7-89896)を用いた気相一段 酸化法などが提案されている。これらの触媒を用いて反 応を行なうに当たって工業上特に重要なことは、触媒の 活性が高く、かつその経時変化ができる限り小さく、し かも酢酸の選択性がよいことである。しかし従来提案さ 20 れたこれらの触媒はいずれも、酢酸の製造を工業的規模 で実施する上で、必ずしも十分な性能を有しているとは 言い難い。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかして本発明の目的 は、エチレンと酸素を反応させることによって、酢酸を 工業的に有利に製造し得る方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的 を達成するため、エチレンと酸素から酢酸を製造する際 に用いる触媒の性能を高めるべく鋭意研究を行なった結 果、従来法に比べて空時収率が極めて高く、又二酸化炭 素の選択率が極めて低い、寿命も長い下記の触媒を見出 し、本発明を完成させた。すなわち本発明(I)は、

(a) 金属パラジウム、(b) ヘテロポリ酸及びそれら の塩から選ばれた少なくとも1種の化合物及び(c)周 期律表の6族元素,7族元素,8族元素,9族元素,1 0族元素及び12族元素よりなる群から選ばれた少なく とも1種の元素を含有する触媒の存在下に、エチレンと 酸素とを反応させることを特徴とする酢酸の製造方法で *40* ある。

【0006】更に本発明(II)は、(a)金属パラジウ ム、(b)ヘテロポリ酸及びそれらの塩から選ばれた少 なくとも1種の化合物、(c) 周期律表の6族元素,7 族元素, 8族元素, 9族元素, 10族元素及び12族元 素よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素及び

(d) 周期律表の11族元素、14族金属元素、15族 金属元素及び16族金属元素よりなる群から選ばれた少 なくとも1種の元素を含有する触媒の存在下に、エチレ ンと酸素とを反応させることを特徴とする酢酸の製造方

20

30

【0007】以下、本発明について詳しく説明する。本発明で用いられる触媒に含有されるパラジウムは金属パラジウムである。又、ヘテロポリ酸のヘテロ原子としては、リン、珪素、ホウ素、アルミニウム、ゲルマニウム、チタニウム、ジルコニウム、セリウム、コバルト及びクロムであり、又ポリ原子としては、モリブデン、タングステン、バナジウム、ニオブ及びタンタルよりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素である。

【0008】具体的には、ケイタングステン酸,リンタングステン酸,ケイモリブデン酸,リンモリブデン酸,リンモリブドタングステン酸,ケイモリブドタングステン酸,リンバナドタングステン酸,ケイバナドモリブデン酸,ホウタングステン酸,ホウモリブデン酸及びホウモリブドタングステン酸などが例示される。特に、ヘテロ原子がリン又は珪素、ポリ原子がタングステン,モリブデン及びバナジウムよりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素からなるヘテロポリ酸が実用上有利である。

【0009】更にヘテロポリ酸の塩は、二種以上の無機酸素酸が縮合して生成した酸の水素原子の一部又は全部を置換した金属塩或いはオニウム塩である。ヘテロポリ酸の水素原子を置換した金属は、(国際純正及び応用化学連合無機化学命名法改訂版(1989年)による)周期律表における1族、2族、11族及び13族よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素であり、又ヘテロポリ酸のオニウム塩としては、アンモニウムやアミン類とのアンモニウム塩などが例示される。これらヘテロポリ酸の塩の中でも、リチウム、ナトリウム、カリウム、セシウム、マグネシウム、バリウム、銅、金及びガリウムの金属塩が特に好ましい。

【0010】更に触媒性能上並びに実用上好ましいヘテロポリ酸の塩としては、リンタングステン酸のリチウム塩, リンタングステン酸のナトリウム塩, リンタングステン酸の銅塩, ケイタングステン酸のリチウム塩, ケイタングステン酸のナトリウム塩及びケイタングステン酸の銅塩を挙げることができる。

【0011】本発明(I)で用いられる触媒は、(a)金属パラジウム、(b)へテロポリ酸及びそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合物及び(c)周期律表の6族元素,7族元素,8族元素,9族元素,10族元素及び12族元素よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素を含有する多元系触媒である。(b)群に属するヘテロポリ酸又はそれらの塩としては前述の様にして用いられ、又(c)群に属する元素の中ではクロム,レニウム,ルテニウム,ロジウム,ニッケル及び亜鉛などが好ましく使用できる。

【0012】更に触媒性能上並びに実用上特に好ましい本発明の触媒としては、(a)金属パラジウム、(b)リンタングステン酸及びそのリチウム,ナトリウム,銅塩、及びケイタングステン酸及びそのリチウム,ナトリ

ウム, 銅塩及び (c) クロム及び亜鉛よりなる3群系触 媒を挙げることができる。

【0013】その構造は正確にはわからないが、パラジ ウムは塩化パラジウム,酸化パラジウム,ヘテロポリ酸 パラジウム塩などの化合物ではなく、金属パラジウムで あり、(b) 群に属するヘテロポリ酸又はそれらの塩は 複合酸化物とは異なり、無機のポリ酸又はその水素原子 を置換した金属塩として構造の明らかな酸性を示す化合 物であり、又(c)群に属する元素はヘテロポリ酸の構 10 成元素又はヘテロポリ酸の水素原子を置換した元素とし てではなく、金属、化合物或いは金属パラジウムとの合 金の形であり、3群の元素及び化合物はそれぞれ混合物 として、ごく近傍に存在していると考えられる。その 為、金属パラジウムと(b)及び(c)で表される各群 の化合物及び元素の相互作用により、極めて高い活性と 選択性を発現し、ヘテロポリ酸パラジウム塩触媒(特開 昭54-57488) やパラジウムを含む3群系酸素化 合物触媒(特公昭46-6763)と比べて低い反応温 度で、すぐれた酢酸生成活性と選択性を示す。

【0014】又、特開平7-89896に記されている 3群系触媒に比べても、酢酸生成活性が高く、アセトアルデヒドの副生が少なく、触媒の安定性も向上する特徴を有する。更に、特開平7-89896において、第3成分として添加している11,14,15又は16族元素の原料となる化合物は、パラジウムの化合物と一緒に水に溶解することが困難なものが多く、塩酸、硝酸、酢酸などの無機酸又は有機酸を用いたり、別々に溶液を調製しなければならない。更に、第3成分の化合物のみでも水に溶けにくいものが少なくない。しかし本発明の

(c) 群元素の化合物は、パラジウムの化合物と一緒に容易に水に溶ける為、触媒調製の簡略化及びそのコストの低減が可能であり、実用上有利である。

【0015】本発明で用いられる(a)金属パラジウム、(b)ヘテロポリ酸及びそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合物及び(c)周期律表の6族元素,7族元素,8族元素,9族元素,10族元素及び12族元素よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素を含有する触媒の(a)(b)(c)の組成比は、(a)1グラム原子:(b)0.025~500グラム分子:(c)0.005~10グラム原子が好ましく、特に1:0.1~400:0.01~5において、より好ましい結果を与える。

【0016】又本触媒中のパラジウムの含有量は、通常 0.01~6 重量%の範囲内であるが好ましく、更に好ましくは 0.1~2 重量%の範囲である。パラジウム含有量が 6重量%以上でも反応は充分進行するが、パラジウムが 高価な為に経済的ではなく、実用上好ましくない。本発明で用いられる触媒の調製方法には、前記触媒組成である限り特に制限はなく、通常の方法によって行われる。

【0017】即ち、前記(a)で表される金属パラジウ 50 ムの調製に用いられる原料は、特に限定されるものでは ないが、通常塩化パラジウム等のハロゲン化物、酢酸パラジウム等の有機酸塩、硝酸パラジウム、酸化パラジウム、硫酸パラジウム及びテトラクロロパラジウム酸ナトリウムなどのようにパラジウム金属に転化しうるもの及び金属パラジウムそのものが用いられる。

【0018】又(b)群のヘテロポリ酸の塩は、通常ヘテロポリ酸の水溶液に前記の金属、オニウムのハロゲン塩、炭酸塩、硝酸塩、酢酸塩又は硫酸塩等の水溶液を加え、その後濃縮、乾燥或いは濾過等の操作の組み合わせによって得られるが、特にこの調製法に限定されるものではない。

【0019】又(c)群に属する元素(クロム,レニウム,ルテニウム,ロジウム,ニッケル及び亜鉛など)の触媒調製に用いられる原料は、特に限定されるものではなく、塩化クロム,塩化レニウム,塩化亜鉛等のハロゲン化物,酸化クロム,酸化レニウム,酸化亜鉛等の酸化物等が代表的な例である。所望ならば各々の金属も使用できる。

【0020】次に、本触媒の製法の1例を示す。まず、前記(a)のパラジウム化合物及び(c)群に属する元素の適当な化合物を各々別個に、又は一緒に水又はアセトンなどの適当な溶媒或いは塩酸、硝酸、酢酸などの無機酸又は有機酸に溶解又は懸濁し、これにヘテロポリ酸又はそれらの塩を加え、含浸、混練、濃縮、乾燥等を行なった後、ヒドラジン、水素などの適当な還元剤により金属パラジウムに還元して触媒を得るが、もとよりこの調製法に限定されるものではない。

【0021】本発明で用いられる触媒は上記組成の触媒物質のみを単独に用いても有効であるが、担体と共に使用すると更に有利である。本触媒に使用される担体は多孔質物質であればよく、例えばシリカ,珪そう土,モンモリロナイト,チタニア,活性炭,アルミナ及びシリカアルミナなどの粉末状,球状,ペレット状その他任意の形状のものが挙げられる。本触媒を担体と共に使用する場合のヘテロポリ酸及びその塩の担持量は、担体の粒径及び細孔構造に依存して変わるが、担体に対して 5~200重量%の範囲内であるのが好ましく、更に好ましくは10~100重量%の範囲である。

【0022】又、(c)群の元素(クロム,レニウム,ルテニウム,ロジウム,ニッケル及び亜鉛など)の担持量は広範囲で有効であるが、通常0.01~30重量%の範囲であるのが好ましい。又、本触媒に含有するパラジウムは金属パラジウムが好適であり、通常上記担体にパラジウム塩を担持し、その後還元して得ることが好ましい。

【0023】更に本触媒の担体への担持法には特に制限はなく、(a)の金属パラジウム、(b)群のヘテロポリ酸又はその塩及び(c)群の元素は担体上に任意の方法で析出或いは沈着させることができる。(a)の金属パラジウム、(b)群のヘテロポリ酸又はその塩及び

(c) 群の元素の担体への担持順序は、これら3群の元

素を2種以上同時に又は任意の順次でもよいが、通常は パラジウムの担持を先にした方が担体付金属調製の為の 周知の方法が適当に利用できるので、有利である。その 一般的な製法の1例を示すと、次の通りである。

【0024】即ち、前記の適当なパラジウム化合物及び(c)群の元素の化合物を水又はアセトンなどの適当な溶媒或いは塩酸,硝酸,酢酸などの無機酸又は有機酸に溶解し、これに担体を含浸し乾燥して、パラジウム化合物を担体上に担持させた後、そのまますぐに或いは水酸10 化ナトリウム,メタケイ酸ナトリウム等の水溶液で処理することにより、パラジウム及び(c)群の元素の酸化物又は水酸化物に変換した後に、ヒドラジン,水素などの適当な還元剤によりパラジウム金属及び(c)群の元素の金属に還元する。その後所望ならば、残存するナトリウム等のアルカリ塩は水洗除去される。次いで乾燥した後、(b)群のヘテロポリ酸又はその塩を順次担持して触媒を得る。

【0025】(b)群のヘテロポリ酸又はその塩の担持法としては、含浸法、蒸発乾固法、混練法、付着法等の手段が適用される。ただし、(b)群のヘテロポリ酸又はその塩担持後の乾燥、還元等の熱処理温度が約350℃を越えるとヘテロポリ酸の骨格の破壊を招き、酢酸生成活性及び選択性が悪くなるので好ましくない。

【0026】本発明(II)で用いられる触媒は、(a)金属パラジウム、(b)ヘテロポリ酸及びそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合物、(c)周期律表の6族元素,7族元素,8族元素,9族元素,10族元素及び12族元素よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素及び(d)周期律表の11族元素,14族金属元素,15族金属元素及び16族金属元素よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素を含有する多元系触媒である。

【0027】(b)群に属するヘテロポリ酸又はそれらの塩としては前述の様にして用いられ、(c)群に属する元素の中ではクロム、レニウム、ルテニウム、ロジウム、ニッケル及び亜鉛など、(d)群に属する元素の中では銅、銀、錫、鉛、アンチモン、ビスマス、セレン及びテルルなどが好ましく使用できる。

【0028】更に触媒性能上並びに実用上特に好ましい本発明の触媒としては、(a)金属パラジウム、(b)リンタングステン酸及びそのリチウム,ナトリウム,銅塩、及びケイタングステン酸及びそのリチウム,ナトリウム,銅塩、(c)クロム及び亜鉛及び(d)ビスマス,セレン及びテルルよりなる4群系触媒を挙げることができる。

【0029】その構造は正確にはわからないが、パラジウムは塩化パラジウム、酸化パラジウム、ヘテロポリ酸パラジウム塩などの化合物ではなく、金属パラジウムであり、(b)群に属するヘテロポリ酸又はそれらの塩は複合酸化物とは異なり、無機のポリ酸又はその水素原子

50

10

を置換した金属塩として構造の明らかな酸性を示す化合物であり、又(c)群、(d)群に属する元素はヘテロポリ酸の構成元素又はヘテロポリ酸の水素原子を置換した元素としてではなく、金属、化合物或いは金属パラジウムとの合金の形であり、4群の元素及び化合物はそれぞれ混合物として、ごく近傍に存在していると考えられる。又、(c)群、(d)群に属する元素は助触媒として同様に添加しているが、(c)群に属する元素は

(d) 群に属する元素の有無にかかわらず活性を向上させており、(c) 群に属する元素と(d) 群に属する元素の活性向上の作用機構は詳細はわからないが、異なるものと考えられる。その為、金属パラジウムと(b),

(c) 及び(d) で表される各群の化合物及び元素の相互作用により、極めて高い活性と選択性を発現し、従来の触媒に比べて低い反応温度で、すぐれた酢酸生成活性と選択性を示す。

【0030】本発明で用いられる(a)金属パラジウム、(b)ヘテロポリ酸及びそれらの塩から選ばれた少なくとも1種の化合物、(c)周期律表の6族元素,7族元素,8族元素,9族元素,10族元素及び12族元 20素よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素及び

(d) 周期律表の11族元素,14族金属元素,15族金属元素及び16族金属元素よりなる群から選ばれた少なくとも1種の元素を含有する触媒の(a)(b)(c)(d)の組成比は、(a)1グラム原子:(b)0.025~500グラム分子:(c)0.005~10グラム原子が好ましく、特に1:0.1~400:0.01~5:0.01~5において、より好ましい結果を与える。

【0031】又本触媒中のパラジウムの含有量は、通常 0.01~6 重量%の範囲内であるのが好ましく、更に好ましくは 0.1~2 重量%の範囲である。パラジウム含有量が 6重量%以上でも反応は充分進行するが、パラジウムが高価な為に経済的ではなく、実用上好ましくない。本発明で用いられる触媒の調製方法には、前記触媒組成である限り特に制限はなく、通常の方法によって行われる。

【0032】即ち、前記(a)で表される金属パラジウムの調製に用いられる原料は、特に限定されるものではないが、通常塩化パラジウム等のハロゲン化物、酢酸パージウム等の有機酸塩、硝酸パラジウム、酸化パラジウム、硫酸パラジウム及びテトラクロロパラジウム酸ナトリウムなどのようにパラジウム金属に転化しうるもの及び金属パラジウムそのものが用いられる。

【0033】又(b)群のヘテロポリ酸の塩は、通常ヘテロポリ酸の水溶液に前記の金属、オニウムのハロゲン塩、炭酸塩、硝酸塩、酢酸塩又は硫酸塩等の水溶液を加え、その後濃縮、乾燥或いは濾過等の操作の組み合わせによって得られるが、特にこの調製法に限定されるものではない。

R

【0034】又、(c) 群に属する元素(クロム, レニウム, ルテニウム, ロジウム, ニッケル及び亜鉛など)の触媒調製に用いられる原料は特に限定されるものではなく、塩化クロム, 塩化レニウム, 塩化亜鉛等のハロゲン化物、酸化クロム, 酸化レニウム, 酸化亜鉛等の酸化物等が代表的な例である。所望ならば各々の金属も使用できる。

【0035】又、(d)群に属する元素(銅,銀,錫, 錫, アンチモン,ビスマス,セレン及びテルルなど)の触媒調製に用いられる原料は特に限定されるものではなく、塩化テルル,塩化セレン,塩化アンチモン,塩化ビスマス,塩化銅等のハロゲン化物、酸化テルル,酸化セレン,酸化アンチモン,酸化ビスマス,酸化銅等の酸化物、硝酸ビスマス,硝酸銅,硝酸銀,硝酸鉛等の硝酸塩、酢酸銅,酢酸錫,酢酸鉛等の酢酸塩、テルル酸,亜テルル酸,亜テルル酸カリウム,セレン酸,亜セレン酸,亜セレン酸カリウム,アンチモン酸カリウム,硫化アンチモン,硫化ビスマス,硫酸銅等が代表的な例である。所望ならば各々の金属も使用できる。

【0036】次に、本触媒の製法の1例を示す。まず、前記(a)のパラジウム化合物及び(c)群,(d)群に属する元素の適当な化合物を各々別個に、又は一緒に水又はアセトンなどの適当な溶媒或いは塩酸,硝酸,酢酸などの無機酸又は有機酸に溶解又は懸濁し、これにヘテロポリ酸又はそれらの塩を加え、含浸,混練,濃縮,乾燥等を行なった後、ヒドラジン,水素などの適当な還元剤によりパラジウム金属に還元して触媒を得るが、もとよりこの調製法に限定されるものではない。

【0037】本発明で用いられる触媒は上記組成の触媒物質のみを単独に用いても有効であるが、担体と共に使用するとさらに有利である。本触媒に使用される担体は多孔質物質であればよく、例えばシリカ、珪そう土、モンモリロナイト、チタニア、活性炭、アルミナ及びシリカアルミナなどの粉末状、球状、ペレット状その他任意の形状のものが挙げられる。本触媒を担体と共に使用する場合のヘテロポリ酸及びその塩の担持量は、担体の粒径及び細孔構造に依存して変わるが、担体に対して5~200重量%の範囲であるのが好ましく、更に好ましくは10~100重量%の範囲である。

【0038】又、(c)群の元素(クロム,レニウム,ルテニウム,ロジウム,ニッケル及び亜鉛など)及び(d)群の元素(銅,銀,錫,鉛,アンチモン,ビスマス,セレン及びテルルなど)の担持量は広範囲で有効であるが、通常0.01~30重量%の範囲であるのが好ましい。又、本触媒に含有するパラジウムは金属パラジウムが好適であり、通常上記担体にパラジウム塩を担持し、その後還元して得ることが好ましい。

【0039】更に、本触媒の担体への担持法には特に制限はなく、(a)の金属パラジウム、(b)群のヘテロ ポリ酸又はその塩、(c)群の元素及び(d)群の元素

は担体上に任意の方法で析出或いは沈着させることがで きる。パラジウム、(b)群のヘテロポリ酸又はその 塩、(c)群の元素及び(d)群の元素の担体への担持 順序は、これら4群の元素を2種以上同時に又は任意の 順次でもよいが、通常はパラジウムの担持を先にした方 が担体付金属調製のための周知の方法が適当に利用でき るため、有利である。その一般的な製法の1例を示す と、次の通りである。

【0040】即ち、前記の適当なパラジウム化合物及び (c) 群の元素の化合物を水又はアセトンなどの適当な 10 溶媒或いは塩酸、硝酸、酢酸などの無機酸又は有機酸に 溶解し、これに担体を含浸し、乾燥してパラジウム化合 物を担体上に担持させた後、そのまますぐに或いは水酸 化ナトリウム, メタケイ酸ナトリウム等の水溶液で処理 することにより、パラジウム及び(c)群の元素の酸化 物又は水酸化物に変換した後に、ヒドラジン、水素など の適当な還元剤によりパラジウム金属及び(c)群の元 素の金属に還元する。その後所望ならば、残存するナト リウム等のアルカリ塩は水洗除去される。次いで乾燥し た後、(d)群の元素及び(b)群のヘテロポリ酸又は 20 その塩を順次担持して触媒を得る。

【0041】(b)群のヘテロポリ酸又はその塩及び (d) 群の元素の担持法としては、含浸法、蒸発乾固 法, 混練法, 付着法等の手段が適用される。ただし、

(b) 群のヘテロポリ酸又はその塩担持後の乾燥, 還元 等の熱処理温度が約 350℃を越えるとヘテロポリ酸の骨 格の破壊を招き、酢酸生成活性および選択性が悪くなる ので好ましくない。

【0042】本発明の方法において、エチレンと酸素を 反応させて酢酸を製造する際、反応温度は100 ~250 ℃ 30 であるが、好ましくは 140~200 ℃であることが実用上 有利である。又、反応圧力は設備の点から 0~30kg/cm 2Gであることが実用上有利であるが、更に好ましくは 1 \sim 15kg/cm²Gの範囲である。

【0043】本発明の方法において反応系に供給するガ スはエチレンと酸素からなり、必要に応じて窒素、二酸 化炭素又は稀ガスなどを希釈剤として使用することもで きる。かかる供給ガス全量に対して、エチレンは 2~80 容量%、好ましくは 5~50容量%の割合となる量で、酸 素は 1~15容量%、好ましくは 3~10容量%の割合とな 40 にした。 る量で反応系に供給される。

【0044】この反応系においては、水を反応系内に存 在させると酢酸生成活性と選択率の向上及び触媒の活性 維持に著しく効果がある。水蒸気は反応ガス中に 1~50 容量%含まれるのが好適であるが、好ましくは 5~30容 量%である。

【0045】本発明の方法を実施するに当り、原料エチ レンとして高純度のものを用いるのが有利であるが、メ タン, エタン, プロパン等の低級飽和炭化水素が若干混 入しても差し支えない。又酸素は、窒素、炭酸ガス等の 50 外は、実施例5と同じにした。

10

不活性ガスで希釈されたもの、例えば空気の形でも供給 できるが、反応ガスを循環させる場合には一般に高濃 度、好適には99%以上の酸素を用いる方が有利である。 反応混合ガスは、標準状態において空間速度(SV)は 100 ~10000 Hr⁻¹、特に 300~5000Hr⁻¹で触媒に通すのが好 ましい。反応形式としては、固定床, 流動床などの形式 を採り得るが、耐蝕性を有する反応管に前述の触媒を充 填した固定床を採用することが実用上有利である。

[0046]

【実施例】以下、実施例により本発明を更に具体的に説 明する。

実施例1

テトラクロロパラジウム酸ナトリウム 5g及び塩化クロ ム6水和物0.23gを含む水溶液に、シリカ担体(5 mm) φ) 125cc を浸し、全量吸水させた後、このものをメタ ケイ酸ナトリウム 9.5gを含む水溶液 100ml中に加 え、20Hr静置させた。しかる後、85%ヒドラジン水溶液 10.75mlを添加し、テトラクロロパラジウム酸ナトリ ウムを金属パラジウムに還元し、水洗した後、110℃で 4 Hr乾燥した。その後、担体に対して30重量%のケイタ ングステン酸を含む水溶液中に上記の金属パラジウム及 びクロムを含む担体を投入し、全液を吸収させた後、11 0 ℃で4 Hr乾燥した。

【0047】得られた触媒22.5mlを反応管に充填し、 温度 200℃, 圧力8 kg/cm²Gで、エチレン:酸素:水蒸 気:窒素を容積比20:6:25:49の割合に混合したガス を流速45NI/H にて導入し、反応を行なった。生成した ガスを冷却し、凝縮した反応捕集液をガスクロマトグラ フィーにて分析した。

【0048】実施例2

実施例1でケイタングステン酸の代わりにリンタングス テン酸を使用したこと以外は、実施例1と同じにした。

【0049】実施例3

実施例1でケイタングステン酸の代わりにケイバナドタ ングステン酸を使用したこと以外は、実施例1と同じに

【0050】実施例4

実施例1でケイタングステン酸の代わりにリンモリブド タングステン酸を使用したこと以外は、実施例1と同じ

【0051】実施例5

実施例1でケイタングステン酸の代わりにケイタングス テン酸のリチウム塩を使用したこと以外は、実施例1と 同じにした。ここでケイタングステン酸のリチウム塩 は、ケイタングステン酸28.8gを含む水溶液に硝酸リチ ウム 0.069gを含む水溶液を滴下して調製した。

【0052】実施例6

実施例5でケイタングステン酸のリチウム塩の代わりに ケイタングステン酸のマグネシウム塩を使用したこと以

【0053】実施例7

実施例5でケイタングステン酸のリチウム塩の代わりに ケイタングステン酸のガリウム塩を使用したこと以外 は、実施例5と同じにした。

11

【0054】実施例8

実施例1で塩化クロム6水和物の代わりに0.21gの酸化 レニウムを使用したこと以外は、実施例1と同じにし た。

【0055】実施例9

実施例1で塩化クロム6水和物の代わりに0.21gの塩化 10 ルテニウムn水和物 (n=1~3) を使用したこと以外 は、実施例1と同じにした。

【0056】実施例10

実施例1で塩化クロム6水和物の代わりに0.23gの塩化ロジウム3水和物を使用したこと以外は、実施例1と同じにした。

【0057】実施例11

実施例 1 で塩化クロム 6 水和物の代わりに0.20 g の塩化ニッケル 6 水和物を使用したこと以外は、実施例 1 と同じにした。

【0058】実施例12

*実施例1で塩化クロム6水和物の代わりに0.12gの塩化 亜鉛を使用したこと以外は、実施例1と同じにした。

12

【0059】 実施例13

実施例1でシリカ担体の代わりに酸化チタンを使用した こと以外は、実施例1と同じにした。

【0060】比較例1

テトラクロロパラジウム酸ナトリウム 5g を含む水溶液に、シリカ担体(5 mm ϕ) 125 cc を浸し、全量吸水させた後、このものをメタケイ酸ナトリウム 8.9g を含む水溶液 100 m 1 中に加え、20 Hr 静置させた。しかる後、85 %ヒドラジン水溶液10 m 1 を添加し、テトラクロロパラジウム酸ナトリウムを金属パラジウムに還元し、水洗した後、110 $\mathbb C$ で 4 Hr 乾燥した。その後、担体に対して30 重量%のケイタングステン酸を含む水溶液中に上記の金属パラジウムを含む担体を投入し、全液を吸収させた後、110 $\mathbb C$ で 4 Hr 乾燥した。他は実施例1 と同じにした。以上の実施例 $1\sim13$ 及び比較例1 の結果を表1 に示す。

[0061]

20 【表1】

Pdーヘテロポリ酸ー(c)群元素系触媒

		Pa-~7	ロボリ酸ー	(c)群元素	光照 縣					
		to ±±	担持 (c)群				選択率(%)			
		担持 ヘデロポリ酸	元素	担体	空時収率	酢酸	7617	C02		
					(g/ £ Hr)		ルデヒド			
	1	ケイタングステン酸	Cr	シリガ	153	75, 7	0.6	20. 2		
実	2	リンタングステン酸	Cr	シリカ	130	70. 6	0.6	22, 7		
施	3	ケイパナドタングステン 酸	Cr	シリカ	125	66. 5	1.0	29.0		
例	4	リンモリブドタングステン 酸	Сг	シリカ	127	65. 2	0.5	26. 4		
	5	ケイタングステン酸の リチウム塩	Cr	シリカ	146	75. 0	0.4	22. 7		
	6	ケイタングステン酸の マグネシウム塩	Cr	シリカ	146	74. 7	0.6	21. 5		
	7	ケイタングステン酸の ガリウム塩	Cr	シリカ	144	76. 4	0.4	21. 4		
	8	ケイラングステン酸	Re	シリカ	139	73. 5	0.7	22, 0		
	9	ケイタングステン酸	Ru .	シリカ	129	70. 6	0.6	25. 0		
	10	ケイタングステン酸	Rh	シリカ	134	72 . 1	0, 9	22. 7		
	11	ケイタングステン酸	Ni	シリカ	13 1 ·	71.6	0.7	21. 1		
	12	ケイタングステン酸	2 n	シリカ	146	74.0	0.7	21. 9		
	13	ケイタングステン酸	Ċr	酸化チタン	147	76. 2	0.4	20. 9		
比較例	1	ケイタングステン酸	-	シリカ	96	64. 2	1.0	23. 2		

【0062】 実施例14

テトラクロロパラジウム酸ナトリウム 5g及び塩化クロム6水和物0.23gを含む水溶液に、シリカ担体(5 mm ϕ) 125 ccを浸し、全量吸水させた後、このものをメタケイ酸ナトリウム 9.5gを含む水溶液 100ml中に加

え、20Hr静置させた。しかる後、85%ヒドラジン水溶液 10.75mlを添加し、テトラクロロパラジウム酸ナトリウムを金属パラジウムに還元し、水洗した後、110℃で 4Hr乾燥した。その後、0.26gの亜テルル酸カリウムの が溶液中に上記の金属パラジウム及びクロムを含む担体 を投入し、全液を吸収させた後、110 ℃で4 Hr乾燥し た。その後さらに、担体に対して30重量%のケイタング ステン酸を含む水溶液中に上記の金属パラジウム、クロ ム及びテルルを含む担体を投入し、全液を吸収させた 後、110 ℃で4 Hr乾燥した。

【0063】得られた触媒22.5mlを反応管に充填し、 温度 165℃, 圧力8 kg/cm²Gで、エチレン:酸素:水蒸 気:窒素を容積比20:6:25:49の割合に混合したガス を流速45NI/H にて導入し、反応を行なった。生成した ガスを冷却し、凝縮した反応捕集液をガスクロマトグラ 10 フィーにて分析した。

【0064】実施例15

実施例14でケイタングステン酸の代わりにリンタングス テン酸を使用したこと以外は、実施例14と同じにした。

【0065】実施例16

実施例14でケイタングステン酸の代わりにケイバナドタ ングステン酸を使用したこと以外は、実施例14と同じに した。

【0066】実施例17

テン酸のリチウム塩を使用したこと以外は、実施例14と 同じにした。ここでケイタングステン酸のリチウム塩 は、実施例5と同様にして調製した。

【0067】実施例18

実施例17でケイタングステン酸のリチウム塩の代わりに ケイタングステン酸のマグネシウム塩を使用したこと以 外は、実施例17と同じにした。

【0068】実施例19

実施例17でケイタングステン酸のリチウム塩の代わりに ケイタングステン酸のガリウム塩を使用したこと以外 は、実施例17と同じにした。

【0069】 実施例20

実施例14で塩化クロム6水和物の代わりに0.21gの塩化 ルテニウム n 水和物 (n=1~3) を使用したこと以外 は、実施例14と同じにした。

【0070】実施例21

実施例14で塩化クロム6水和物の代わりに0.12gの塩化 亜鉛を使用したこと以外は、実施例14と同じにした。

【0071】実施例22

実施例14で塩化クロム6水和物の代わりに0.12gの塩化 40 亜鉛を使用し、亜テルル酸カリウムの代わりに 0.15 g の硝酸銀を使用したこと以外は、実施例14と同じにし た。

【0072】 実施例23

実施例14で塩化クロム6水和物の代わりに0.12gの塩化 亜鉛を使用し、亜テルル酸カリウムの代わりに0.20gの 酢酸錫の酢酸水溶液を使用したこと以外は、実施例14と 同じにした。

【0073】実施例24

実施例14で塩化クロム 6 水和物の代わりに0.12 g の塩化 50

亜鉛を使用し、亜テルル酸カリウムの代わりに0.17gの 硝酸ビスマスの酢酸水溶液を使用したこと以外は、実施 例14と同じにした。

14

【0074】実施例25

実施例14でシリカ担体の代わりに酸化チタンを使用し たこと以外は、実施例14と同じにした。

【0075】実施例26

0.26gの亜テルル酸カリウムを含む水溶液に、シリカ担 体(5 mm ø)125 ccを浸し、全量吸水させた後、110 ℃ で4 Hr乾燥した。その後、テトラクロロパラジウム酸ナ トリウム 5g及び塩化クロム6水和物0.23gを含む水溶 液に、上記のテルルを含む担体を投入し、全液を吸収さ せた後、このものをメタケイ酸ナトリウム 9.5gを含む 水溶液 100ml中に加え、20Hr静置させた。しかる後、 85%ヒドラジン水溶液 11.95mlを添加し、テトラクロ ロパラジウム酸ナトリウムを金属パラジウムに還元し、 水洗した後、110 ℃で 4Hr乾燥した。その後さらに、担 体に対して30重量%のケイタングステン酸を含む水溶液 中に上記の金属パラジウム、クロム及びテルルを含む担 実施例14でケイタングステン酸の代わりにケイタングス 20 体を投入し、全液を吸収させた後、110℃で 4Hr乾燥し た。他は実施例14と同じにした。

【0076】比較例2

テトラクロロパラジウム酸ナトリウム 5gを含む水溶液 に、シリカ担体 (5 mm φ) 125 ccを浸し、全量吸水させ た後、このものをメタケイ酸ナトリウム 8.9gを含む水 溶液 100ml中に加え、20Hr静置させた。しかる後、85 %ヒドラジン水溶液10mlを添加し、テトラクロロパラ ジウム酸ナトリウムを金属パラジウムに還元し、水洗し た後、110 ℃で 4Hr乾燥した。その後、0.52gの亜テル 30 ル酸カリウムの水溶液中に上記の金属パラジウムを含む 担体を投入し、全液を吸収させた後、110 ℃で 4Hr乾燥 した。その後さらに、担体に対して30重量%のケイタン グステン酸を含む水溶液中に上記の金属パラジウム及び テルルを含む担体を投入し、全液を吸収させた後、110 ℃で4 Hr乾燥した。他は実施例14と同じにした。

【0077】比較例3

比較例2で亜テルル酸カリウムの代わりに0.15gの硝酸 銀を使用したこと以外は、比較例2と同じにした。

【0078】比較例4

比較例2で亜テルル酸カリウムの代わりに0.28gの酢酸 錫の酢酸水溶液を使用したこと以外は、比較例2と同じ にした。

【0079】比較例5

比較例2で亜テルル酸カリウムの代わりに0.43gの硝酸 ビスマスの酢酸水溶液を使用したこと以外は、比較例2 と同じにした。以上の実施例14~26及び比較例2~5の 結果を表2に示す。

[0080]

【表2】

15

16

Pdーヘテロポリ酸ー(c)舒元素ー(d)符元素系触媒

		40 £4:	(c.) 群	(d)群 元素	担体	酢酸の	選択率(%)		
		担持 ヘデロボリ酸	元素		15.14	空時収率	酢酸	7217	CO₂
						(g/ & Hr)		ルテとド	
	14	ケイタングステン酸	Cr	Те	シリカ	218	93. 5	1.6	4. 8
実	15	リンタングステン酸	Cr	. Te	シリカ	201	91. 7	1. 5	6.6
施	16	ケイボナドタングステン 酸	Cr	Te	シリカ	186	88. 8	2. 3	8.8
例	17	ケイタングステン 酸の リチウム 塩	Cr	Те	シリカ	198	93. 1	3. 2	3.6
	18	ケイタンダステン 酸の マグネシウム塩	Cr ·	Te	シリカ	191	93. 0	3. 3	3. 4
	19	ケイタンダステン 酸の まりウム塩	Cr	Te	シリカ	196	92. 3	4, 0	3.6
	20	ケイタンデステン数	Ru	Те	シリカ	203	93. 3	2.0	4.7
	21	ケイタンダステン。酸性	Zn	Te	シリカ	215	93. 9	2. 0	410
	22	ケイタンダステン酸	Zn	Ag	シリカ	137	83. 7	1.1	14.7
-	23	ケイタンガステン酸	Zn	Sn	シリカ	145	84. 4	1.0	14. 2
	24	ケイタンガステン酸	Zn	Bi	シリカ	176	B7. 6	1.7	9, 9
	25	ケイタンデステン酸	Cr	Те	酸化チタン	211	93. 6	1. 1	5. 0
,	26	ケイタンデステン酸	Cr	Tc (前含浸)	シリカ	206	93, 2	2. 1	4.4
比	2	ケイタングステン酸	-	Te	シリカ	127	B9, 6	5.9	4. 1
較	3	ケイタンダステン酸	_	Ag	シリカ	123	81. 8	4, 8	13. 2
	4	ケイタンデステン酸	_	Sn	シリカ	120	84. 4	4. 3	11.1
94	5	ケイタンテステン酸	-	Bi	シリカ	126	85. 1	5. 1	9.7

[0081]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の方法においては、酢酸をエチレンより気相接触反応により一段で

合成し、しかも二酸化炭素の副生を抑え、著しく高い空 時収率でつくることができるので、酢酸を低コストで得 られる優れた方法である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 0 7 C 53/08 // C 0 7 B 61/00

3 0 0

B 0 1 J 23/64

1 0 3 Z 1 0 4 Z

(72) 発明者 若林 正一郎

大分県大分市大字中の洲 2 番地 昭和電工 株式会社大分研究所内 (72) 発明者 牧 健一郎

大分県大分市大字中の洲2番地 昭和電工 株式会社大分研究所内